PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	2 1 A	PR 2005	
WIPC		PCT	

		
出願人又は代理人 の背類配号 KO5320PCT	今後の手続きについては、様式P	CT/IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2004/003810	国際出願日 (日.月.年) 19.03.200	優先日 (日.月.年) 20.03.2003
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. 'C03C15/0	0, C03B20/00, C03C	3/06
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技術振興機構	•	•
 この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条)の この国際予備審査報告は、この表紙を この報告には次の附属物件も添付され a × 附属書類は全部で 2 	現定に従い送付する。 含めて全部で <u>4</u> ている。	
第 I 概 4. 及び補充概に示し 国際予備審査機関が認定した	CI規則70.16及び美施利則第60 たように、出願時における国際出願 差替え用紙	審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範7号参照) 19分割 項の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの (電子媒体の種類、数を示す)。 で形式による配列表又は配列表に関連するテー
□ おエン 伽 ・ 免明の単一性の欠	の基礎 は産業上の利用可能性についての 如 こ規定する新規性、進歩性又は産業 び説明	国際予備審査報告の不作成 上の利用可能性についての見解、それを 裏 付
・ 国際予備審査の請求街を受理した日 01.11.2004	国際予備審查報	告を作成した日 01.04.2005
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区後が関三丁目4番3	永田	権限のある職員) 4T 3342 史泰

電話番号 03-3581-1101 内線 3463

第 I 欄 報告の基礎	
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、	国際出願の言語を基礎とした。
この報告は、	集礎とした。
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報	(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され ₹告に添付していない。)
出願時の国際出願書類	
× 明細書 第 1-20 第 ページ、は 第 ページ*、 第 ページ*、	順時に提出されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	願時に提出されたもの
第 1-7 項*、 項*、 項*、	CT19条の規定に基づき補正されたもの D1.11.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
× 図面 第 1-4 ページ/図、出 ページ/図*、 第 第 ページ/図*、	願時に提出されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
■ 配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 🗵 補正により、下記の僣類が削除された。	
□ 明細書 第 □ 諸求の範囲 第 □ 図面 第 □ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載する	ページ 項 ページ/図 こと)
4. この報告は、補充棚に示したように、この報告に添えてされたものと認められるので、その補正がされた。	付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超なかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
□ 明細告 第 □ 請求の範囲 第 □ 図面 第 □ 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)	ベージ 項 ベージ/図 ニと)
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入さ	れることがある。

. 特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/003810

第V棚 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明					
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	_ 有		
	進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	_ 有 _ 無		
•	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	_ 有 _ 無		
2.	文献及び説明(PCT規則70	. 7)			
	文献2:JP 57-1 文献3:JP 57-2 文献4:JP 06-1	99538 A (パテントートロイハントーゲゼルシャフト リツシエ グリユーランペン ミツト ベシユレンクテル ハ	フ		
	つれておらず、新規性を 分相工程と、酸処理工程 となるホウケイ酸塩ガラ の元素を含んでなるホウ なお、第6欄記載の J んでなるホウケイ酸ガラス	る発明は、国際調査報告で引用された文献1-4の何れにも開有する。特に、ホウケイ酸塩ガラスに熱処理を施して分相させと、焼結工程とを含む高ケイ酸ガラスの製造方法において、原スに、マンガン、セリウム、クロム、コバルト、銅のうち何れケイ酸塩ガラスを用いる点は、開示されていない。P2003-313050 Aには、Cu2Oを0.5wt%ラスに熱処理を施して分相させる工程と、酸処理工程と、焼結の製造方法、及び当該製造方法によって表面に高ケイ酸層を形でいる(特に【0062】~【0066】)。	る料か 含て		

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP20.04/00381.0

第VI概 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号

公知日 (日. 月. 年)·

出願日 (日.月.年) . 優先日 (有効な優先権の主張)

(日.月.年)

JP 2003-313050 A

2003. 11. 06

2002. 04. 17

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類

書面による開示以外の開示の日付 (日.月.年)

普面による開示以外の開示に言及している 書面の日付(日.月.年) 3 . V

5

10

2 1

請求の範囲

1. (補正後) マンガン、セリウム、クロム、コバルト、銅のうち何れかの元素を含んでなるホウケイ酸塩ガラスに熱処理を施して分相する工程と、

分相された上記ホウケイ酸塩ガラスに酸処理を施して金属を溶出する 酸処理工程と、

酸処理された上記ホウケイ酸塩ガラスを焼結する焼結工程とを含むことを特徴とする高ケイ酸ガラスの製造方法。

- 2. (補正後)上記ホウケイ酸塩ガラスは、上記元素の酸化物を 0. 1 重量%以上 2. 0重量%以下の割合で含むことを特徴とする請求の範囲 1に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法。
- 5 3. (補正後)上記ホウケイ酸塩ガラスは、原料を加熱して溶融する溶融工程を2回実施して作製されたものであることを特徴とする請求の範囲1または2に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法。
- 4. (補正後)上記ホウケイ酸塩ガラスに含まれるホウ酸は、2回実施 される上記溶融工程のうちの第2回目の工程において添加されることを 特徴とする請求の範囲3に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法。
 - 5. (補正後)上記ホウケイ酸塩ガラスがセリウムまたはクロムを含む 場合に、

銀電シスクスファイン・ルール・

上記酸処理工程と上記焼結工程との間で、上記ホウケイ酸塩ガラスに対して、熱処理と酸処理とが繰り返し行われ、さらに、エチレンジアミン四酢酸を含有する酸を用いてさらなる酸処理が施されることを特徴とする請求の範囲1ないし4の何れか1項に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法。

- 6. (補正後)請求の範囲1ないし5の何れか1項に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法により製造されることを特徴とする高ケイ酸ガラス。
- 0 7. (補正後) ホウ素を10ppm以上含み、厚さ1mmとした場合に、波長200nmの光を30%以上透過することを特徴とする請求の範囲第6項に記載の高ケイ酸ガラス。
 - 8. (削除)

5